アルミニウムチップ上に調製したジアリールエテン薄膜における 光異性化と結晶化の in-situ 顕微分光イメージング

In-situ Microspecroscopic Imaging for Photoisomerization and Crystallization of Diarylethene Film on Aluminium Chip With Upright-Inverted Microscope

> ^O加登山 太河¹、西村 涼²、當麻 真奈¹、内田 欣吾²、田和 圭子² (1. 関西学院大理工、2. 龍谷大理工)

[°]Taiga Kadoyama¹, Ryo Nishimura², Mana Toma¹, Kingo Uchida², Keiko Tawa¹ (1.Kwansei Gakuin Univ., 2.Ryukoku Univ.) E-mail: ktawa@kwansei.ac.jp

ジアリールエテンは UV 光照射で閉環体へ光異性化 し、可視光照射により開環体へ光開環が起こるフォト クロミック分子である(Fig.1)¹⁾。本研究では、入射光を 基板界面に結合して増強電場を与えることができるプ ラズモニックチップ(金属でコーティングした周期構 造基板)上にジアリールエテン薄膜を調製し、局所的な 光異性化及び結晶化を誘起することを狙う。そこで、



Fig.1 ジアリールエテンの光異性化

プラズモニックチップとして UV 光の波長領域で電場増強するアルミニウムチップを用い、正倒 立顕微鏡下で落射光・透過光・プラズモン場による光照射を行いながら、顕微分光とイメージン グの同時計測を行ったので報告する。

光硬化性樹脂を用いたナノインプリント法によりピッチ幅 400nm、溝深さ 25nm のグレーティ ング構造を作製したガラス基板に、チタン、アルミニウムの順に金属を成膜し、膜厚およそ 40nm のアルミニウムチップとした。ジアリールエテン濃度 0.05M のエタノール溶液を調製し、超音波 を 10 分間かけた後、10μL を基板上に滴下し、ジアリールエテン薄膜を作製した。これに UV 光 を照射し半日以上静置した後、可視光照射を行うという一連のプロセスを顕微分光イメージング



Fig.2 Al 基板上のジアリールエテン膜の20分間UV 光照射の a)前,b)18 時間後の明視野像及び、UV 光照射の c)前,d)直後のジアリールエテン膜内 の吸収スペクトル。 システムで観察した。本実験は全て室温暗 所下で行った。顕微鏡にはキセノンランプ とハロゲンランプを装備し、照射にはキセ ノンランプ(UV 光:波長 360nm-370nmの) バンドパスフィルター、可視光:波長 500nm 以上の透過フィルター)を用い、観 察にはハロゲンランプ(波長 500nm 以上の 透過フィルター)を用いた。結果を Fig.2 に示す。閉環体では、波長 600nm 付近に 吸収ピーク²⁾が見られるが、UV 照射後す ぐの吸収スペクトル(Fig.2d)から光閉環し たことが示された。明視野像(Fig.2b)から 数時間後に結晶化が起こることもわかっ た。さらに可視光照射による結晶の消失も 確認できた。当日は、ジアリールエテン膜 に対する光応答過程のプラズモン場の効 果についても議論する。

- [謝辞] 光硬化性樹脂を提供して頂いた東洋合成工業に感謝します。
- [文献] 1) M.Irie, et al., Chem. Rev. 2014, 114, 12174-12277.
 - 2) K.Uchida, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5942-5944.